# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-165074

(43)Date of publication of application: 17.07.1991

(51)Int.CI.

H01L 33/00 C30B 29/04

(21)Application number: 01-305469

(71)Applicant: IDEMITSU PETROCHEM CO LTD

(22)Date of filing:

24.11.1989

(72)Inventor: KATSUMATA SATOSHI

HAYASHI NARIYUKI

### (54) MANUFACTURE OF LIGHT-EMITTING DEVICE OF DIAMOND

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a high-brightness, blue light-emitting device while increasing the rate of formation of diamond film by preparing gaseous materials of carbon monoxide, hydrogen, and oxygen-containing inorganic gas; and forming diamond on a substrate by vapor-phase synthesis.

CONSTITUTION: Microwave radiation is applied to a mixture of carbon monoxide, hydrogen, and oxygen-containing inorganic gas to provide a plasma to form diamond on a substrate. The substrate may comprise a transparent material such as glass or sapphire; metal such as silicon, manganese, vanadium, thallium, aluminum, or titanium; oxide, nitride or carbide of such metal; or cermet or ceramic of Al2O3-Fe, TiC-Ni, TiC-Co, or B4C-Fe. The oxygen-containing inorganic gas is carbon dioxide at 0.2-10vol.% of the carbon monoxide, preferably 0.5-5vol.%.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

#### ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫公開特許公報(A) 平3-165074

®Int, Cl. <sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)7月17日

H 01 L 33/00 C 30 B 29/04

8934-5F 7158-4G Α

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

ダイヤモンド発光素子の製造方法 60発明の名称

> ②特 頭 平1-305469

願 平1(1989)11月24日 22出

又 (2)発 明者

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 出光石油化学株式会

社内

@発 明 者 林 成

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 出光石油化学株式会

社内

出光石油化学株式会社 勿出 頤

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

算平 弁理十 渡辺 何代 理

#### 1. 発明の名称

ダイヤモンド発光素子の製造方法

#### 2. 毎許遠東の篠田

(1) 原料ガスに一酸化炭素と水素ガス及び合味 楽無機ガスを用い、気相合成法によって、基体上 にダイヤモンドを生成して発光素子を製造する ことを特徴としたダイヤモンド発光素子の製造 方法。

(2)上記取料ガス中における合酸素無機ガスを 二酸化炭素とするとともに、この二酸化炭素を 酸化炭素に対して 0.2~10Vo.2.2 の合有率とし たことを特徴とする請求項1記載のダイヤモンド 発光素子の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な単明

#### [産業上の利用分野]

太弘明は、弘光暦にダイヤモンドを用いた発光 デバイス、すなわちダイヤモンド発光素子の製造 方法に関し、特に高輝度の青色発光を可能とした ダイヤモンド発光素子の製造方法に関する。

#### 【従来の技術】

近年、カラー発光をともなう発光デバイスとし て、ダイヤモンド発光素子が往目されている。 粋に、従来の発光デバイスではなし得なかった。 十分な脚度を有し色相の良い青色発光を行なう発 光素子としてダイヤモンド発光素子が期待されて

従来、ダイヤモンド発光素子に関しては、特別 昭 63-246885号、特限平1-102893号あるいは1989 年秋期応用物理学会等でその研究成果が報告開示 されている.

このうち、特別昭 63-248885号公報には、意業 濃度の高い合金溶媒を用い、かつ酸溶媒中にほう 素を均一に転加して、高圧温度差法によりダイヤ モンド発光素子を合成する技術が記載されてい

また、特別平1-102893号公報には、発光層を ダイヤモンド排膜で形成し、かつこの発光層を絶 経暦で挟んだ構成の発光デバイスが記載されてい **&** .

さらに、1985年状態応用物理学会では、水素ガスに 5Vo 1 % の一般化炭素を含有させた原料ガスを用いてダイヤモンド発光素子を製造する技術が発表されている。

#### [発明が解決しようとする課題]

上述した従来の技術のうち、特別的 61-246885 号のものは、高圧温度差法のため、製造方法を実 用化するのが困難であり、また、基板上にダイヤ モンド線膜を生成させることができなかった。

また、特別平1-102891号のものは、実用化の可能性は高いものの、成膜速度のスピードアップ化及び発光輝度を高める観点からすると、さらに研究の余地があった。

一方、1989年秋期応用物理学会で発表されたものは、ダイヤモンド発光素子の青色系数光強度が十分でなかった。すなわち、ダイヤモンドの場合、発光輝度の高い結晶面は(108) 面であることが知られており、高輝度の発光をもたらす素子とするには、発光面を(108) 面とする必要がある。しかし、数μπのダイヤモンド結晶粒子が集まっ

#### 明を完成するに至った。

すなわち、本発明のダイヤモンド発光素子の製造力法は、原料ガスに一般化炭素と水素ガス及び合酸素無機ガスを用い、気相合成法によって、基体上にダイヤモンドを生成して発光素子を製造するようにしてあり、好ましくは、上配原料ガス中における合酸素無機ガスを二酸化炭素とし、かつこの二酸化炭素を一酸化炭素に対して 0.2~10 ¥o 2 % の合有率としてある。

#### [作用]

上記売明の製造方法によれば、発光素子という 観点からの高品質なダイヤモンドが得られること により、高輝度青色発光素子を得ることができ る。また、ダイヤモンドの成譲液度を減くするこ とができる。

#### [実集例]

以下、本発明ダイヤモンド発光素子の製造方法 を具体的に散明する。

本意明のダイヤモンド発光素子の製造方法としては、気相法により結晶性ダイヤモンドを形成す

て腰を構成するダイヤモンド部膜において、結晶 粒子を(100) 面に配向するには、ダイヤモンド合 成時における原料ガス中のメタン等の炭化水素ガス濃度を高くしなければならないが、単に炭化水 素ガス濃度を高くしただけでは、ダイヤモンド結 晶粒子の結晶性が悪くなり、発光輝度の点で不利 になるという問題があった。

本発明は上記の事情にかんがみてなされたもので、高輝度の発光を可能とするダイヤモンド発光素子を得られるようにするとともに、均一のダイヤモンド籍膜を遠く生成させることのできるダイヤモンド発光素子の製造方法の提供を目的とする。

#### [整盤を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明者らは、維恵研究を重ねた結果、一酸化炭素と水素ガスからなる原料ガスを用いてダイヤモンド薄膜を生成する際に、微量の二酸化炭素を添加すると、高輝度の青色発光を行なうダイヤモンド発光素子を、違い成績返皮で安定して得られることを見出し、本発

ることのできる方法であれば、特に制限はなく、例えば直旋または交流アーク放電によりプラズマ分解する方法、高周波器電放電によりプラズマ分解する方法、マイクロ波放電によりプラズマ分解する方法(有磁場ー CVD法、ECR法を含む。)、光エネルギーにより分解する方法あるいはプラスク解をイオン室またはイオン銀で行なわせ、電子によりイオンを引き出すイオンビーム法、勝フィラメントによる加熱により幾分解する無分解法(EACVD 法を含む。)、さらに燃焼表法、スペッタリング法などのいずれをも採用することができ

特に、一酸化炭素ガスと水素ガス及び合酸素無 機ガスとの製合ガスにマイクロ被を照射し、プラ ズマを形成させることにより活性化された放乳合 ガスを、基体に接触させてダイヤモンドを生成さ せるマイクロ被プラズマCVD法、あるいは、こ の職、マイクロ彼を改革体に対して複数の方向 の職入するマイクロ彼プラズマCVD法、また処 数数界において生じるマイクロ被吸収者域に、広 範囲にわたって高密度安定化プラズマを発生せし め、基体上にダイヤモンドを気相成長させる有磁 場C▼D法などが好ましい。

この場合基体としては、一般的には、ガラス、サファイア等の透明基体あるいはシリコン、マンガン、パナジウム、タリウム、アルミニウム、チタン、タングステン、モリブデン、ゲルマニウム及びクロムなどの全属、これら全属の酸化物、家化物及び炭化物、Alg Oz-Fe系、TiC-Ni系、TiC-Co 承及びB+C-Fe系等のサーメットならびに各種セラミックス等を用いることができる。透明基体を用いる場合には、可視領域での透明度がよく、かつ表面平滑性に優れたものを用いることが好ましい。

これら基体表面を、粉末状のダイヤモンド。炭化シリコン、変化ほう素など 100 mm 以下の紙紋の分散液を用いて組音数処理を行ない傷付け処理を行なうと、基体上に製状のダイヤモンドが生成する。また、基体表面を銀面仕上しておくと、こ

めには、一酸化炭素と水素ガスからなる駅料ガス において、通常、グラファイトが折出する基体温 度・濃度条件中(圧力一定)に数量の二酸化炭素 を毛加するとよい。したがって、第1図に示すデ ータに基づき一酸化炭素ガスと水素ガスの比率に 応じ、

基件程度≥[1000-(CD%)×1.3] (で) の式により基件程度を選択することができる。

取料ガスとしては、一酸化炭素ガスと含酸素維 機ガスを含有する水素ガスを用いる。この場合、一酸化炭素と水素ガスの比率は、2:98~ 88:2 Vo.2.2 、 好ましくは 5:85 ~ 80:20 Va.2.3 とする。一酸化炭素ガスの比率がこれ以上高くなるとグラファイト成分が析出するようになり、低くなると成蹊速度が低下し実用的でなくなる。

また、一般化炭素ガスと水素ガスに添加する合酸素無板ガスとしては、二酸化炭素,酸素,水,過酸化水素,二酸化窒素,酸化空素,酸化二窒素等を用いる。これらのうち、ダイヤモンド合成時の条件制御の容易さからすると二酸化炭素を

の基体上には粒状のダイヤモンドが生成する。

そして、ダイヤモンド合成時における基体の表面温度は、前記原料ガスの励起手段によって 異なるので、一般に決定することはできないが、 通常、600~1200℃、好ましくは 800~1100℃であ

前記の程度が、800でより低いと、ダイヤモンド 層の生成速度が悪くなったり、グラファイト の 非ダイヤモンド成分の合有や結晶性の低下など生 成物の純度、均質性が失われたりする。一方、 1200でより高くしても、それに見合った効果は得 られず、ダイヤモンドが生成されなかったり、エ ネルギー体率の点でも不利になる。

次に、一酸化炭素と水素ガスの比率、基体の温度等は、結晶性に優れかつ高輝度是光を得られる 条件であれば、特に顔度されるものではな。例えば、二酸化炭素等の含酸素無線ガスを能加しなく ても、ダイヤモンド決勝が十分形成される条件下において含酸素無線ガスを能加してもよい。

しかし、ダイヤモンドの成長速度を遠くするた

用いることが狂ましい。

この合意来無数ガスの能加量は、用いるガスの避難によって異なるが、二酸化炭素ガスを用いる場合には一酸化炭素ガスに対して 0.2~10 Vo.2 %、舒変しくは 0.5~5 Vo.2 % とする。二酸化炭素ガスの比率をこれ以上高くするとエッチング反応が優先するようになり、低くすると能加強 果がなくなり、目的とする高輝度な発光が得られない。

反応時間は、前記京料ガスの護度 , 基体の種類・基体の表面の製炭。反応圧力 , 必要とするダイヤモンド稼業の厚さなどにより相違するので、これらに応じて遺立決定する。

グイヤモンドの膜厚は 0.1~100 μm 、肝ましくは 0.2~30μm とする。膜厚がこれ以上様い場合は、全体を覆った膜とならず、逆にこれ以上厚い場合は頻能が生じやすくなる。

なお、木見明におけるダイヤモンド発光素子 は、裏状のみでなく、粒子状であってもよい。

ダイヤモンド移譲からなる発光面は、漁常、絶

#### 特別平3-165074(4)

量体であるが、発光案子の複類あるいはダイオード等にする場合には、発光体を a 型または p 型に r ーピングする必要の生じることもある。 これ場合ドーピングに用いる不純 としては、例のでは、の B 、A1、Ca、Ia及びTi等の周期変勢回り 族元素の単体並びにその化合物や、H,P.Sa、Bi 等の周期変 第 V b 族元素の単体並びにその化合物を挙げることができる。ダイヤモンド稼襲は、例えば、ほう素を添加するとp 亜半導体としての性質を生じる。

前記版料ガスにおける前記的面も 族元素の単体 並びにその化合物及び、第 V b 族元素の単体並び にその化合物の少なくとも一種 (以下、これを ドーパント元素と称することがある。)の合有部 合は、前記ドーパント元素と前記一種化炭素との 割合 ((ドーパント元素)/(一酸化炭素)モル 比1で、通常、10-8~10-1、紆ましくは10-7~ 10-2である。

なお。ドーパントの種類によっては、青色以外

の発光となる場合がある。例えば、ボロンをドーピングすると510mm 付近にピークが出現し、無色発光となる。

このようにしてダイヤモンド発光素子を製造すると、高毎度者色発光が可能となる。

[実施例と比較例]

#### 実施例1~6,比較例1

基体製度及び一酸化炭素に対する二酸化炭素の 比率を変1に示すようにしたほかは、次の条件に よってダイヤモンド発光案子を製造した。

#### <条件>

駅料ガス: CO 120SCCM H<sub>2</sub> 80SCCM

基体 :シリコン基板

反応圧力: 40Torr 反応時間: 3時間

合成法 :マイクロプラズマ CVD法

(マイクロ被関数数 2.45GHz; 出力は 基体温度が一定になるように調整)

比較例 2 (1988年秋類応用物理学会最変分)

取料ガスとして、CO 5SCCH、H2 85SCCHを用いた

以外は上記と何じ条件でダイヤモンドを得た。

#### <最無>

この結果、 SEN(定査が電子顕微値)で自形値の観測を行なったところ、実施例1~6のものには自形図のはっきりした結晶が見られた。

また、SEM と分光器でカソードルミネッセンスペクトルの器定を行なったところ限射電子線の加速電圧10kv。電子線プローブの電視密度が20μA/mm<sup>2</sup> の条件で、被長 300~800mm の分光を得た。そして、420mm の比較例2に対する強度比は変1に示す過りであった。

~ ~

			1 1 1 1
	集存置限で	CO*/CO(No & %)	免光強度比*
米格金1	1000	1.2	2.0
炭黄色 2	1000	1.5	5. CB
2 年 第 3	1000	2.1	9.4
张 第 全 4	1000	2.7	5.3
米斯金5	056	1.5	3.1
※ 其实 6	950	1.2	1:4
北京堂 1	1800	0	結晶性不良
比較何 2	006	0	1.0

#### [発明の効果]

以上のように、本発明のダイヤモンド発光素子の製造方法によれば、高輝度の背色発光を行なうダイヤモンド発光素子を製造することができる。 また、ダイヤモンドの成績を高速度で行なうことができる。

#### 4.図面の簡単な製明

第1回はグラファイト生成条件回を示す。

山順人 出光石油化学模式会社 代理人 弁理士 建议 客平

#### 第1図

